DERWENT-ACC-NO: 2001-435617

DERWENT-WEEK: 200156

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Production of an olefin type living polymer for

e.g. surface reforming

agents using a metallocene type catalyst

PATENT-ASSIGNEE: AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY[AGEN], ZH

KAGAKU GIJUTSU

SENRYAKU SUISHIN KIKO[KAGAN]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0261951 (September 16, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 2001081123 March 27, 2001 N/A

019 C08F 004/642

Α

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP2001081123A N/A 1999JP-0261951

September 16, 1999

INT-CL (IPC): C08F004/642; C08F008/00; C08F010/00

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2001081123A

BASIC-ABSTRACT: NOVELTY - In producing an olefin type polymer with a terminal

carbonyl group, a 2-20C olefin type monomer is polymerized using a metallocene

type catalyst comprising (A) a zirconium compound having one or two

cyclopentadienyl skeletons, (B) a borane compound or a borate compound and (D)

a titanium compound. The resulting olefin type living polymer is then reacted with a carbonylation agent.

DETAILED DESCRIPTION - In producing an olefin type polymer having a carbonyl

group at the terminal, an olefin type monomer of 2-20C is polymerized by employing a catalyst comprising (A) a zirconium compound having one or two cyclopentadienyl skeletons, (B) a borane compound or a borate compound and (D) a compound having titanium, at a polymerization temperature between -20 and -100 deg. C then the resulting olefin type living polymer

-100 deg. C then the resulting olefin type living polymer is reacted with a carbonylation agent.

The borane compound is B(Ph)3 (I) and the borate compound is B-(Ph)4X+ (II).

Ph = phenyl optionally having a substituent;

X+ = a cationic group.

In an alternative production of an olefin type polymer having a carbonyl group at the terminal, an olefin type monomer of 2-20C is polymerized by employing a catalyst comprising (A) a zirconium compound having one or two cyclopentadienyl skeletons, (B) a borane compound or a borate compound, (C) an aluminum of formula AlR3-nYn (III), and (D) a compound having titanium, at a polymerization temperature between -20 and -100 deg. C then the resulting olefin type living polymer is reacted with a carbonylation agent.

R = 4-20C hydrocarbon group;

Y = halogen atom, alkoxy group, trialkylsiloxy group, di(trialkylsilyl)amino group or trialkylsilyl group;

n = 0, 1 or 2.

USE - The olefin type polymer is useful for a surface reforming agent, viscosity index improving agent, and resistance decreasing agent etc.

ADVANTAGE - An olefin type monomer of 2 to 20C can be

## (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-81123 (P2001-81123A)

(43)公開日 平成13年3月27日(2001.3.27)

(51) Int.CL'		識別記号	FΙ		テーマコート*(参考)
C08F	4/642		C08F	4/642	4J028
	8/00			8/00	4J100
	10/00			10/00	

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 19 頁)

(21)出顧番号	特額平11-261951	(71)出顧人 000001144
		工業技術院長
(22)出顧日	平成11年9月16日(1999.9.16)	東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
		(74)上記1名の復代理人 100065226
		弁理士 朝日奈 宗太 (外2名)
	·	(71)出廣人 597071652
		財団法人 化学技術戦略推進機構
		東京都台東区柳橋 2 丁目22番13号
		(74)上記1名の代理人 100065226
		弁理士 朝日奈 宗太 (外1名)
		(72)発明者 曽我 和雄
		工学工業技術研究所内
		最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 オレフィン系重合体の製法

## (57)【要約】

変換し得るオレフィン系リビング重合体を製造し、末端をカルボニル化したオレフィン系重合体を製造する。 【解決手段】 (A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、(B)トリフェニルホウ素系化合物またはテトラフェニルホウ素塩系化合物、場合により(C)特定のモノ、ジまたはトリアルキルアルミニウム系化合物および(D)チタン含有化合物からなる触媒を用いて従来より高温の-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させたのち、得られたオレフィン系リビング重合体

をカルボニル化剤と反応させることにより、末端にカルボニル基を有するオレフィン系重合体を製造する。

【課題】 末端官能化ポリマーやブロックコポリマーに

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 1 個または2 個のシクロペンタジ エニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、(B) (B-1) 一般式(I):

 $B(Ph)_3 \qquad (I)$ 

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 わされるボラン化合物または (B-2) 一般式 (II) :  $B^-(Ph)$   $4X^+$  (II)

(式中、Phは前記と同じ、X\*は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および(D)チタン含有化合物か 10 らなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させたのち、得られたオレフィン系リビング重合体をカルボニル化剤と反応させることを特徴とする末端にカルボニル基を有するオレフィン系重合体の製法。

【請求項2】 (A) 1 個または2 個のシクロペンタジ エニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、(B) (B-1) 一般式(I):

 $B(Ph)_3$  (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 20 わされるボラン化合物または (B-2) 一般式 (II): B-(Ph) 4X+ (II)

(式中、Phは前記と同じ、X+は陽イオン基)で表わされるボレート化合物、(C)一般式(III):

 $A 1 R_{3-n} Y_n \qquad (III)$ 

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ(トリアルキルシリル)アミノ基またはトリアルキルシリル基、nは0、1または2)で表わされるアルミニウム化合物および(D)チタン含有化合物からなる触媒を30用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させたのち、得られたオレフィン系リビング重合体をカルボニル化剤と反応させることを特徴とする末端にカルボニル基を有するオレフィン系重合体の製法。

【請求項3】 (D) チタン含有化合物が、1個のシクロペンタジエニル骨格を有するチタン含有化合物である請求項1または2記載の製法。

【請求項4】 (A) 1個または2個のシクロペンタジ エニル骨格を有するジルコニウム含有化合物および (D) チタン含有化合物のうちの少なくとも一方がアル キル基を含有する請求項1、2または3記載の製法。

【請求項5】 重合温度が-30~-80℃である請求項1、2、3または4記載の製法。

【請求項6】 重合温度が-40~-60℃である請求 項1、2、3または4記載の製法。

【請求項7】 一般式(I)または(II)中のPh基が、1~5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、2、3、4、5または6記載の製法。

【請求項8】 一般式(I)または(II)中のPh基

が、5個のフッ素原子で置換されている基である請求項 1、2、3、4、5または6記載の製法。

【請求項9】 一般式 (III) 中のnが0である請求項 2、3、4、5、6、7または8記載の製法。

【請求項10】 一般式 (III) 中のnが0であり、R が炭素数4~8のアルキル基である請求項2、3、4、 5、6、7または8記載の製法。

【請求項11】 オレフィン系モノマーが炭素数2~20の $\alpha$ -オレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項12】 オレフィン系モノマーが炭素数2~1 0の $\alpha$ ーオレフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項13】 オレフィン系モノマーが炭素数3~6 のα-オレフィンである請求項1、2、3、4、5、 6、7、8、9または10記載の製法。

【請求項14】 重合体が析出しない範囲で重合を行なう請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12または13記載の製法。

20 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、末端にカルボニル 基を有するオレフィン系重合体の製法に関する。さらに 詳しくは、分子量分布のせまい (ただし、前段階のオレフィン系リビング重合体が混合物の場合があるので、トータルの分子量分布が広くなる場合がある) 末端にカルボニル基を有するオレフィン系重合体の製法に関する。【0002】

【従来の技術】オレフィンのリビング重合に関し、V (acac)3/R2A1X触媒(acacはアセチルア セトナト、Rはエチル基、イソブチル基、XはCl、B rを示す)を用い、分子量分布 (Mw/Mn)が1.0 5~1.4のシンジオタクチックポリプロピレン(P P) ([r]~0.8)を製造した例(マクロモレキュ ルス(Macromolecules), 12 814 (1979)), Me<sub>2</sub>Si  $(2-SiMe_3-4-tB)$ u-C5H2)2Sm (THF)2触媒(Meはメチル基、 tBuはtーブチル基、THFはテトラヒドロフラン) を助触媒なしで用い、エチレンや1-ヘキセンのリビン 40 グ重合体を製造した例(触媒, 37 205(199 5))  $((2, 6-i Pr_2C_6H_3) N (CH_2)_3N$  $(2, 6-i Pr_2C_6H_3)$ ] TiMe<sub>2</sub>/B (C<sub>6</sub>F<sub>5</sub>) 3触媒(i Prはi-プロピル基、Meはメチル基)を 用い、室温でMw/Mnが1.1以下の炭素数6~10 のα-オレフィンのリビング重合体を製造した例(ジャ ーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイアテ 1 (J. Am. Chem. Soc.), 118 100 08 (1996))、Niの嵩高いアリール基含有ジイ ミン錯体

50 [0003]

([ArN=CーC=NAr] NiBr<sub>2</sub>) /メチルアルミノキサン触媒

(Arは2,6 – ジイソプロピルフェニル基)

【0004】を用い、0℃以下で低濃度の炭素数3~1 \*8のαーオレフィンをリビング重合させた例(ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイアティ、11811664(1996))、Zrの3配位型ジア 10ミド錯体([NON] ZrMe2錯体)/B(C6F5)3 触媒を用い、0℃でMw/Mnが1.1以下のアタクチックな1ーへキセンのリビング重合体を製造した例(ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミカル・ソサイアティ、119 3830(1997))、[NON] ZrMe2錯体:

3

[0005]

【化2】

【化1】

【0006】[tBuNSiMe2Flu]TiMe2/B(C6F5)3触媒(tBuはtーブチル基、Meはメチル基、Fluは

[0007]

【化3】

【0008】を用い、低温で[r]=0.65程度のシンジオリッチなプロピレンリビング重合体を製造した例(ポリマー・プレプリント・ジャパン(polym・Prepr., Japan.,)46 1601(1997))などが報告されている(たとえば高分子、47巻、2月号、74~77頁(1998年)参照)。

【0009】また、チタン、ジルコニウムおよびハフニックなポリマーをウムのビス(シクロペンタジエニル)誘導体などのメタ 40 化した例がない。ロセン成分(第1成分)とプロトン供与性カチオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分との反応生成物である触媒に、-5~+10℃で第1のオレフィン成分を接触させて第1のリビングポリマーを製造し、ついで第2のモノマーを逐次添加して第1のポリマーと共重合させて分子量分布1.4~1.8のマルチブロックコポリマーを製造した例が報告されている(特表平5-きなかったり、ま503546号公報)。 得ることができず

【0010】さらに、シクロペンタジエニルIVB族金属 リマーなどを用いる分野においては、末端官能化率やブ /アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生 \* 50 ロック化率の高いポリマーが得られるという点から、さ

\*成物である触媒を用い、-5~+10℃で1種以上のオレフィン性モノマーを重合させ、分子量分布1.35~4.1のブロックコボリマーまたはテーパー状コボリマーを製造した例が報告されており、前記シクロペンタジエニルIVB族金属を形成する金属の例として、Ti、Zr、Hfなどが記載されている(特表平9-500150号公報)。

【0011】そして、プロピレン、1-ヘキセンのリビング重合が-50℃で [tBuNSiMezFlu]TiMezを触媒としておこることが報告されている(マクロモレキュルス,31 3184(1998))。【0012】他方、β-ジケトンバナジウムキレートおよび一般式:RzAlX(式中、Rは炭素数1~8個の20炭化水素基またはハロゲン原子を示す)のアルミニウム化合物からなる触媒の存在下、プロピレンを-78℃で重合してリビングプロピレン重合体とし、これをカルボニル化剤と反応させることにより、末端にカルボニル基を有するプロピレン重合体を製造する方法が報告されている(特開昭61-151202号公報)。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、たとえば前記 [(2,6-i Pr2C6H3)] TiMe2/B(C6F5)30 3触媒や前記Niの嵩高いアリール基含有ジイミン錯体/メチルアルミノキサン触媒を用いてリビング重合を行なう場合には、ともに触媒が複雑で製造しにくく、規則性が低いという問題がある。また、前記 [tBuNSiMe2Flu] TiMe2/B(C6F5)3触媒を用い、低温でシンジオリッチなリビング重合体を製造する場合も、立体規則性が低いシンジオリッチなポリマーしかできず、高シンジオや高アイソといった立体規則性の高いポリマー、あるいはアイソリッチなポリマーやアタクチックなポリマーを得ることができない。また、末端官能40 化した例がない。

【0014】また、メタロセン成分/プロトン供与性力チオンおよび混和性非配位性アニオンを有する第2成分の反応生成物である触媒を使用する場合、およびシクロペンタジエニルIVB族金属/アルモキサンまたは相溶性の非配位アニオンの反応生成物である触媒を用いる場合、いずれも分子量分布を必ずしもせまくすることができなかったり、また、必ずしも高度なリビング重合体を得ることができず、末端官能化ポリマー、ブロックコボリマーなどを用いる分野においては、末端官能化率やブロック化率の高いポリマーが得られるという占から、さ

1

5

らに分子量分布のせまい重合体または高度なリビング重 合体が望まれている。

【0015】さらに、[tBuNSiMe2Flu]T iMe2触媒を用いて-50℃でリビング重合する場 合、ポリマーの収量や分子量の点で充分でない。

【0016】したがって、前記従来技術によってリビング重合体を得、カルボニル化剤と反応させて末端にカルボニル基を有する重合体を得ようとする場合にも、前記問題が包含される。

【0017】本発明者らは、前記従来技術の問題を解決 10 するために鋭意研究を重ねた結果、1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するハフニウムまたはジルコニウム含有化合物、置換されていてもよいフェニル基を有するボラン化合物またはボレート化合物および場合により特定のアルキルアルミニウム化合物からなる触媒を用いて、低温でオレフィン系モノマーを重合させた場合、分子量分布が1.3以下のオレフィン系リビング重合体を製造し得ることを見出し、すでに出願している(特願平11-128732号)。

【0018】しかしながら、前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物を用いる場合、重合温度を必ずしも高くすることができないという問題がある。

【0019】したがって、特願平11-128732号明細書に記載の方法でオレフィン系リピング重合体を製造し、末端にカルボニル基を有する重合体を製造する場合にも、前記問題が包含される。

## [0020]

【課題を解決するための手段】本発明は、前記1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウ 30 ム含有化合物を用いてリビング重合体を製造する場合、重合温度を必ずしも高くすることができない、したがって、該リビング重合体を用いて末端官能化ポリマーを得る場合にも同じ問題が包含されるという問題を改善するためになされたものであり、(A)1個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含有化合物、(B)(B-1)—般式(I):

 $B(Ph)_3$  (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 わされるボラン化合物または (B-2) 一般式 (II) :  $B^-(Ph)_4X^*$  (II)

(式中、Phは前記と同じ、X・は陽イオン基)で表わされるボレート化合物および (D) チタン含有化合物からなる触媒を用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させたのち、得られたオレフィン系リビング重合体をカルボニル化剤と反応させることを特徴とする末端にカルボニル基を有するオレフィン系重合体の製法 (請求項1)、(A) 1 個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルフェウム会方化合物 (P) (P-1) 一般式(I)・

 $B(Ph)_3$  (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 わされるボラン化合物または (B-2) 一般式 (II) :  $B^-(Ph)_4X^+$  (II)

(式中、Phは前記と同じ、X\*は陽イオン基)で表わされるボレート化合物、(C) 一般式(III): A1R3-nYn (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲ ン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ (トリアルキルシリル) アミノ基またはトリアルキルシ リル基、nは0、1または2)で表わされるアルミニウ ム化合物および(D)チタン含有化合物からなる触媒を 用いて重合温度-20~-100℃で炭素数2~20の オレフィン系モノマーを重合させたのち、得られたオレ フィン系リビング重合体をカルボニル化剤と反応させる ことを特徴とする末端にカルボニル基を有するオレフィ ン系重合体の製法 (請求項2) 、(D) チタン含有化合 物が、1個のシクロペンタジエニル骨格を有するチタン 含有化合物である請求項1または2記載の製法(請求項 3)、(A) 1個または2個のシクロペンタジエニル骨 格を有するジルコニウム含有化合物および(D)チタン 含有化合物のうちの少なくとも一方がアルキル基を含有 する請求項1、2または3記載の製法(請求項4)、重 合温度が-30~-80℃である請求項1、2、3また は4記載の製法(請求項5)、重合温度が-40~-6 0℃である請求項1、2、3または4記載の製法(請求 項6)、一般式(I)または(II)中のPh基が、1~ 5個のフッ素原子で置換されている基である請求項1、 2、3、4、5または6記載の製法(請求項7)、一般 式(I) または(II) 中のPh基が、5個のフッ素原子 で置換されている基である請求項1、2、3、4、5ま たは6記載の製法(請求項8)、一般式 (III) 中のn が0である請求項2、3、4、5、6、7または8記載 の製法 (請求項9)、一般式 (III) 中のnが0であ り、Rが炭素数4~8のアルキル基である請求項2、 3、4、5、6、7または8記載の製法 (請求項1 0)、オレフィン系モノマーが炭素数2~20 $\alpha$ -オ レフィンである請求項1、2、3、4、5、6、7、 8、9または10記載の製法(請求項11)、オレフィ 40 ン系モノマーが炭素数 2~10のα-オレフィンである 請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9または10 記載の製法(請求項12)、オレフィン系モノマーが炭 素数3~6の $\alpha$ -オレフィンである請求項1、2、3、 4、5、6、7、8、9または10記載の製法(請求項 13)、および重合体が析出しない範囲で重合を行なう

個または2個のシクロペンタジエニル骨格を有するジル 【0021】なお、オレフィン系モノマーの重合には単 コニウム含有化合物、(B)(B-1)一般式(I): 50 独重合だけではなく、オレフィン系モノマー同士の共重

請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1

1、12または13記載の製法(請求項14)に関す

る.

7

合も含める。 [0022]

【発明の実施の形態】本発明では、(A)1個または2 個のシクロペンタジエニル骨格を有するジルコニウム含 有化合物、(B)(B-1)一般式(I):

B(Ph)<sub>3</sub> (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 わされるボラン化合物または(B-2)一般式(II): B- (Ph) 4X+ (II)

(式中、Phは前記と同じ、X<sup>+</sup>は陽イオン基)で表わ されるボレート化合物、(D)チタン含有化合物および 場合により使用される(C)一般式(III):

Al Ra-nYn (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲ ン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ (トリアルキルシリル) アミノ基またはトリアルキルシ リル基、nは0、1または2)で表わされるアルミニウ ム化合物からなる触媒を用いてオレフィン系モノマーを 重合させてオレフィン系リビング重合体が製造される。

数2~20、さらには2~10、とくには3~6のもの が使用され、αーオレフィンが好ましい。

【0024】前記オレフィン系モノマーの具体例として は、エチレン、プロピレン、1-ブテン、3-メチルー 1ープテン、1ーペンテン、3ーメチルー1ーペンテ ン、4-メチル-1-ペンテン、3-エチル-1-ペン テン、4,4ージメチルー1ーペンテン、1ーヘキセ ン、4-メチル-1-ヘキセン、3-エチル-1-ヘキ セン、4ーエチルー1ーヘキセン、4,4ージメチルー 1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセ 30 ン、1ーテトラデセン、1ーヘキサデセン、1ーオクタ デセン、1-エイコセンなどの鎖状α-オレフィン、 1, 4-ペンタジエン、1, 4-ヘキサジエン、1, 5 −ヘキサジエン、1,7−オクタジエン、1,8−ノナ\*

CpM1R1R2R3

一般式 (V):

Cp2 M1 R1 R2

一般式(VI):

 $(Cp-Ae-Cp) M^1R^1R^2$ 

(式(IV)、(V)、(VI)中、M<sup>1</sup>はZr原子、Cp は置換されていてもよいシクロペンタジエニル骨格、R 1、R2およびR3はそれぞれσ結合性の配位子、キレー ト性の配位子、Aは共有結合性の2価の基、eは1~3 の整数、R1、R2およびR3はそれらの2つ以上が互い に結合して環を形成していてもよい、一般式(V)およ び (VI) において、2つのC pは同一であってもよく、 互いに異っていてもよい) で示される化合物またはこれ らの誘導体が好適に使用される。これらは単独で用いて もよく、2種以上を組み合わせて使用してもよい。これ らのうちでは、2個のシクロペンタジエニル骨格を有す※50 素基、たとえばアルキル基が好ましい。

\*ジエン、1,9-デカジエンなどの鎖状ジエン、シクロ プロペン、シクロブテン、シクロペンテン、シクロヘキ セン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シクロデセ ン、シクロドデセン、シクロテトラデセン、シクロエイ コセン、3ーメチルシクロペンテン、3ーメチルシクロ ヘキセン、ピニルシクロヘキサン、1,2-ジヒドロジ シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ノルボル ネン、1-メチルノルボルネン、5-メチルノルボルネ ン、7-メチルノルボルネン、5-エチルノルボルネ 10 ン、5ープロピルノルボルネン、5ーフェニルノルボル ネン、5ーベンジルノルボルネン、5ーエチリデンノル ボルネン、5ービニルノルボルネン、ノルボルナジエ ン、5,6ージメチルノルボルネン、5,5,6ートリ メチルノルボルネンなどの環状オレフィンまたは環状ジ エンなどがあげられる。これらは単独で用いてもよく、 2種以上を組み合わせて用いてもよい。2種以上を組み 合わせて用いる場合には、各モノマーはランダム重合し ていてもよくブロック重合していてもよい。前記モノマ ーのうちでは、エチレン、プロピレン、ブテン、ヘキセ 【0023】前記オレフィン系モノマーとしては、炭素 20 ン、オクテン、シクロペンテン、ノルボルネンが工業的 に入手しやすく安価である点から好ましい。 αーオレフ ィンという点からは、エチレン、プロピレン、ブテン、 ヘキセン、オクテンが好ましく、とくにプロピレン、ブ テン、ヘキセンが好ましい。

> 【0025】前記(A)成分、(B)成分、(D)成分 および場合により(C)成分からなる触媒は、比較的安 定な触媒であり、炭素数2~20のオレフィン系モノマ ー、とくにプロピレンのリビング重合、場合により立体 規則性リビング重合の触媒となる。

【0026】前記1個または2個のシクロペンタジエニ ル骨格を有するジルコニウム含有化合物(A)(以下、 Zr含有化合物(A)ともいう)としては、一般式(I V) :

(IV)

(V)

(IV)

40%る、一般式(V)、(VI)で示される化合物が好まし

【0027】前記置換されていてもよいシクロペンタジ エニル骨格としては、シクロペンタジエニル基、置換シ クロペンタジエニル基の他に、インデニル基、置換イン デニル基、テトラヒドロインデニル基、置換テトラヒド ロインデニル基、フルオレニル基、オクタヒドロフルオ レニル基、置換フルオレニル基があげられる。前記置換 されていてもよいシクロペンタジエニル骨格が置換基を 有する場合の置換基としては、炭素数1~20の炭化水

【0028】前記置換シクロペンタジエニル基として は、たとえばメチルシクロペンタジエニル基、エチルシ クロペンタジエニル基、イソプロピルシクロペンタジエ ニル基、ジメチルシクロペンタジエニル基、トリメチル シクロペンタジエニル基、テトラメチルシクロペンタジ エニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、トリ メチルシリルシクロペンタジエニル基、エチルメチルシ クロペンタジエニル基、テトラエチルシクロペンタジエ ニル基、プロピルシクロペンタジエニル基、プロピルメ ニル基、ブチルメチルシクロペンタジエニル基、t-ブ チルシクロペンタジエニル基、ヘキシルシクロペンタジ エニル基、シクロヘキシルシクロペンタジエニル基、シ クロヘキシルメチルシクロペンタジエニル基、ベンジル シクロペンタジエニル基、ジフェニルシクロペンタジエ ニル基、ペンタ (トリメチルシリル) シクロペンタジエ ニル基、トリメチルゲルミルシクロペンタジエニル基、 トリメチルスタンニルシクロペンタジエニル基、トリフ ルオロメチルシクロペンタジエニル基などがあげられ る.

9

【0029】前記 σ結合性の配位子としては、水素原 子;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子など のハロゲン原子;メチル基、エチル基、nープロピル 基、isoープロピル基、nーブチル基、ネオペンチル 基、シクロヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシ ル基、ノルボルニル基などの炭素数1~20の炭化水素 基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロ ポキシ基、ブトキシ基、フェノキシ基などの炭素数1~ 20のアルコキシ基 ; フェニル基、 トリル基、 キシリル 基、ベンジル基、ジフェニルメチル基などの炭素数6~ 30 20のアリール基、アルキルアリール基もしくはアリー ルアルキル基;アリル基、置換アリル基;トリメチルシ リル基、フェニルジメチルシリル基、トリフェニルシリ ル基、トリ (ジメチルシリル) シリル基、 (トリメチル シリル)メチル基などのケイ素原子を含む置換基などが あげられる。後述するアルミニウム化合物 (C) を用い ない場合には、前記水素原子、炭素数1~20の炭化水 素基、炭素数6~20のアリール基、アルキルアリール 基もしくはアリールアルキル基、アリル基、置換アリル 基、ケイ素原子を含む置換基のうちの少なくとも1つを 40 含む必要がある。

【0030】前記キレート性の配位子としては、アセチ ルアセトナト基、置換アセチルアセトナト基などがあげ sha.

【0031】また、一般式 (VI) 中のAで示される共有 結合性の2価の基としては、たとえばメチレン基、ジメ チルメチレン基、エチレン基、イソプロピリデン基、シ クロブチリデン基、シクロペンチリデン基、シクロヘキ シリデン基、ジメチルシリレン基、ジメチルゲルミレン 基、ジメチルスタニレン基、フェニル (メチル) メチレ 50 (ジフェニルメチル)ジルコニウム、(シクロペンタジ

ン基、フェニル (メチル) シリレン基、ジフェニルメチ レン基、ジフェニルシリレン基などがあげられる。たと えばeが2の場合、2個のAにより2カ所で2つのCp が結合している。Aは同じでなくてよい。

【0032】前記一般式 (VI) で示される架橋ジシクロ ペンタジエニル化合物が、C1対称性、C2対称性または Cs対称性を有する化合物の場合には、立体規則性の高 いリビング重合体を得ることができる。

【0033】 一般式 (IV) ~ (VI) で表わされる Z r含 チルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエ 10 有化合物(A)の具体例としては、たとえば下記のもの があげられる。これらのうちでは、シクロペンタジエニ ル基、エチルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロ ペンタジエニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、テ トラメチルシクロペンタジエニル基、ペンタメチルシク ロペンタジエニル基、インデニル基、メチルインデニル 基、テトラヒドロインデニル基、フルオレニル基から選 ばれた2個の配位子と、塩素原子、メチル基から選ばれ た2個の配位子をともに有するものが、工業的に入手し やすいという点から好ましい。

> 【0034】一般式(IV)で表わされる化合物として 20 は、たとえば (シクロペンタジエニル) トリメチルジル コニウム、(シクロペンタジエニル) トリフェニルジル コニウム、(シクロペンタジエニル) トリベンジルジル コニウム、(シクロペンタジエニル) トリクロロジルコ ニウム、(シクロペンタジエニル) トリメトキシジルコ ニウム、(シクロペンタジエニル) ジメチル (メトキ シ) ジルコニウム、シクロペンタジエニルメチルジクロ ロジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニル)トリ メチルジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニル) トリフェニルジルコニウム、(メチルシクロペンタジエ ニル) トリベンジルジルコニウム、(メチルシクロペン タジエニル) トリクロロジルコニウム、(メチルシクロ ペンタジエニル) ジメチル (メトキシ) ジルコニウム、 (ジメチルシクロペンタジエニル) トリメチルジルコニ ウム、(トリメチルシクロペンタジエニル) トリメチル ジルコニウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) トリメチルジルコニウム、(テトラメチルシクロペ ンタジエニル) トリメチルジルコニウム、 (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、

(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリフェニルジ ルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)ト リベンジルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタ ジエニル) トリクロロジルコニウム、(ペンタメチルシ クロペンタジエニル) トリメトキシジルコニウム、(ペ ンタメチルシクロペンタジエニル) ジメチル (メトキ シ) ジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリエチ ルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリプロピ ルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリネオペ ンチルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)トリ

11 エニル) ジメチルヒドリドジルコニウム、(シクロペン タジエニル) トリエトキシジルコニウム、(シクロペン タジエニル) トリイソプロポキシジルコニウム、(シク ロペンタジエニル)トリフェノキシジルコニウム、(シ クロペンタジエニル) ジメチルイソプロポキシジルコニ ウム、(シクロペンタジエニル) ジフェニルイソプロポ キシジルコニウム、(シクロペンタジエニル) ジメトキ シクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル)メト キシジクロロジルコニウム、(シクロペンタジエニル) ジフェノキシクロロジルコニウム、(シクロペンタジエ 10 ニル) フェノキシジクロロジルコニウム、(シクロペン タジエニル) トリ (フェニルジメチルシリル) ジルコニ ウム、(nーブチルシクロペンタジエニル) ジメチルn ープトキシジルコニウム、(ベンジルシクロペンタジエ ニル) ジm-トリルメチルジルコニウム、(トリフルオ ロメチルシクロペンタジエニル) トリベンジルジルコニ ウム、(ジフェニルシクロペンタジエニル) ジノルボル ニルメチルジルコニウム、 (テトラエチルシクロペンタ ジエニル) トリベンジルジルコニウム、(ペンタトリメ チルシリルシクロペンタジエニル)トリベンジルジルコ 20 ニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリネ オペンチルジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタ ジエニル) メチルジクロロジルコニウム、(ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) トリエトキシジルコニウム、 (ペンタメチルシクロペンタジエニル) トリフェノキシ ジルコニウム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル) メトキシジクロロジルコニウム、(ペンタメチルシクロ ペンタジエニル) ジフェノキシクロロジルコニウム、 (ペンタメチルシクロペンタジエニル)フェノキシジク ロロジルコニウム、(インデニル)トリメチルジルコニ 30 ル)ジメチルジルコニウム、ビス (エチルシクロペンタ ウム、(インデニル)トリベンジルジルコニウム、(イ ンデニル) トリクロロジルコニウム、(インデニル) ト リメトキシジルコニウム、(インデニル)トリエトキシ ジルコニウムなどがあげられる。

【0035】一般式(V)で表わされる化合物として は、たとえばビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジ ルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジフェニル ジルコニウム、ピス (シクロペンタジエニル) ジエチル ジルコニウム、ピス (シクロペンタジエニル) ジベンジ ルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジメト 40 ジルコニウム、ビス (ジメチルシクロペンタジエニル) キシジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジク ロロジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジヒ ドリドジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ク ロロヒドリドジルコニウム、ビス (メチルシクロペンタ ジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (メチルシクロ ペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム、ピス (メチ ルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコ ニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジ ベンジルジルコニウム、ビス(ベンタメチルシクロペン 50 ンジルジルコニウム、ビス(トリメチルシリルシクロペ

タジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) クロロメチルジルコニウム、 ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ヒドリドメ チルジルコニウム、(シクロペンタジエニル)(ペンタ メチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) ジネオペンチルジルコニ ウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジェートリルジル コニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ジャートリル ジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) ビス (ジ フェニルメチル) ジルコニウム、ビス (シクロペンタジ エニル) ジブロモジルコニウム、ビス (シクロペンタジ エニル) メチルクロロジルコニウム、ビス (シクロペン タジエニル) エチルクロロジルコニウム、ビス (シクロ ペンタジエニル) シクロヘキシルクロロジルコニウム、 ビス (シクロペンタジエニル) フェニルクロロジルコニ ウム、ビス (シクロペンタジエニル) ベンジルクロロジ ルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) ヒドリドメ チルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) メト キシクロロジルコニウム、ピス (シクロペンタジエニ ル) エトキシクロロジルコニウム、ビス (シクロペンタ ジエニル) (トリメチルシリル) メチルジルコニウム、 ピス (シクロペンタジエニル) ピス (トリメチルシリ ル) ジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (ト リフェニルシリル) メチルジルコニウム、ビス (シクロ ペンタジエニル) (トリス (ジメチルシリル) シリル) メチルジルコニウム、ビス (シクロペンタジエニル) (トリメチルシリル) (トリメチルシリルメチル) ジル コニウム、ビス (メチルシクロペンタジエニル) ジフェ ニルジルコニウム、ビス (エチルシクロペンタジエニ ジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス (プロピルシク ロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (プロ ピルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビ ス (n-ブチルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコ ニウム、ビス (tーブチルシクロペンタジエニル) ビス (トリメチルシリル) ジルコニウム、ビス (ヘキシルシ クロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビス(シ クロヘキシルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニ ウム、ピス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジメチル ジクロロジルコニウム、ビス (ジメチルシクロペンタジ エニル) エトキシクロロジルコニウム、ピス (エチルメ チルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビ ス (プロピルメチルシクロペンタジエニル) ジクロロジ ルコニウム、ビス (ブチルメチルシクロペンタジエニ ル) ジクロロジルコニウム、ピス (トリメチルシクロペ ンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ピス (テトラメ チルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ビ ス (シクロヘキシルメチルシクロペンタジエニル) ジベ ンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (トリメチ ルシリルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウ ム、ビス(トリメチルゲルミルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ビス (トリメチルゲルミルシク ロペンタジエニル) ジフェニルジルコニウム、ビス(ト リメチルスタンニルシクロペンタジエニル) ジメチルジ ルコニウム、ビス (トリメチルスタンニルシクロペンタ ジエニル) ジベンジルジルコニウム、ビス (トリフルオ ロメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウ ム、ビス(トリフルオロメチルシクロペンタジエニル) ジノルボルニルジルコニウム、ビス (インデニル) ジベ ンジルジルコニウム、ビス (インデニル) ジクロロジル コニウム、ビス (インデニル) ジブロモジルコニウム、 ビス (テトラヒドロインデニル) ジクロロジルコニウ ム、ビス (フルオレニル) ジクロロジルコニウム、(プ ロピルシクロペンタジエニル) (シクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、(シクロヘキシルメチルシ クロペンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジベン ジルジルコニウム、(ペンタトリメチルシリルシクロペ ンタジエニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジル 20 コニウム、(トリフルオロメチルシクロペンタジエニ ル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウムな どがあげられる。

【0036】一般式 (VI) で表わされる化合物として は、たとえばエチレンビス (インデニル) ジメチルジル コニウム、エチレンピス (インデニル) ジクロロジルコ ニウム、エチレンビス (テトラヒドロインデニル) ジメ チルジルコニウム、エチレンピス (テトラヒドロインデ ニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス チルシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジ ルコニウム、イソプロピリデン(シクロペンタジエニ ル) (9-フルオレニル) ジメチルジルコニウム、イソ プロピリデン (シクロペンタジエニル) (9-フルオレ ニル) ジクロロジルコニウム、[フェニル (メチル) メ チレン] (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、ジフェニルメチレン (シク ロペンタジエニル) (9-フルオレニル) ジメチルジル コニウム、エチレン (9-フルオレニル) (シクロペン ン(9-フルオレニル)(シクロペンタジエニル)ジメ チルジルコニウム、シクロペンチリデン(9-フルオレ ニル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウ ム、シクロブチリデン (9-フルオレニル) (シクロペ ンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメチルシリレ ン (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジメ チルジルコニウム、ジメチルシリレンピス(2,3,5 ートリメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニ ウム、ジメチルシリレンビス(2,3,5-トリメチル シクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、ジメチ 50 いてもよい。 14

ルシリレンビス (インデニル) ジクロロジルコニウム、 メチレンピス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコ ニウム、メチレンビス (シクロペンタジエニル) ジ (ト リメチルシリル) ジルコニウム、メチレン (シクロペン タジエニル) (テトラメチルシクロペンタジエニル) ジ メチルジルコニウム、メチレン (シクロペンタジエニ ル) (フルオレニル) ジメチルジルコニウム、エチレン ビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、 エチレンビス (シクロペンタジエニル) ジベンジルジル 10 コニウム、エチレンビス (シクロペンタジエニル) ジヒ ドリドジルコニウム、エチレンビス (インデニル) ジフ ェニルジルコニウム、エチレンビス(インデニル)メチ ルクロロジルコニウム、エチレンビス (テトラヒドロイ ンデニル) ジベンジルジルコニウム、イソプロピリデン (シクロペンタジエニル) (メチルシクロペンタジエニ ル) ジクロロジルコニウム、イソプロピリデン (シクロ ペンタジエニル) (オクタヒドロフルオレニル) ジヒド リドジルコニウム、ジメチルシリレンピス (シクロペン タジエニル) ジネオペンチルジルコニウム、ジメチルシ リレンピス (シクロペンタジエニル) ジヒドリドジルコ ニウム、ジメチルシリレンビス(メチルシクロペンタジ エニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス (ジメチルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウ ム、ジメチルシリレンビス (テトラヒドロインデニル) ジクロロジルコニウム、ジメチルシリレン (シクロペン タジエニル) (フルオレニル) ジクロロジルコニウム、 ジメチルシリレン (シクロペンタジエニル) (フルオレ ニル) ジヒドリドジルコニウム、ジメチルシリレン (メ チルシクロペンタジエニル) (フルオレニル) ジヒドリ (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム、ジメ 30 ドジルコニウム、ジメチルシリレンビス (3ートリメチ ルシリルシクロペンタジエニル) ジヒドリドジルコニウ ム、ジメチルシリレンビス (インデニル) ジメチルジル コニウム、ジフェニルシリレンピス (インデニル) ジク ロロジルコニウム、フェニルメチルシリレンビス(イン デニル) ジクロロジルコニウムなどがあげられる。これ らの中でもC1対称、C2対称、Cs対称のものからは、 立体規則性リビング重合体を得ることができる。 【0037】Zr含有化合物(A)、後述するチタン含 有化合物(D)および場合により用いられる後述するア

タジエニル) ジメチルジルコニウム、シクロヘキシリデ 40 ルミニウム化合物 (C) とともに本発明に用いられる触 媒を構成する(B)成分のうちのボラン化合物(B-1)は、前述のごとく、一般式(1):

> B (Ph) 3 (I)

(式中、Phは置換されていてもよいフェニル基)で表 わされるボラン化合物であり、ボレート化合物(B-2)は、一般式(II):

B- (Ph) 4 X+ (II)

(式中、Phは前記と同じ、Xtは陽イオン基)で表わ されるボレート化合物である。これらは組み合わせて用

【0038】一般式(I)中の置換されていてもよいフ ェニル基としては、たとえばフェニル基、フェニル基に 含まれる5個の水素原子のうちの1~5個が他の基、た とえばフッ素原子、炭素数1~20のアルキル基、フッ 素原子で置換された炭素数1~20のアルキル基などで 置換された基、具体的には、モノフルオロフェニル基、 ジフルオロフェニル基、トリフルオロフェニル基、テト ラフルオロフェニル基、ペンタフルオロフェニル基、フ ルオロメチルフェニル基、ジ (トリフルオロメチル)フ れる。これらのうちでは、フェニル基に含まれる5個の 水素原子のうちの1~5個がフッ素原子に置換された 基、とくに5個の水素原子がいずれもフッ素原子に置換 された基であるのが、工業的に入手しやすい点から好ま

【0039】一般式(I)に含まれる3個の置換されて いてもよいフェニル基は同じ基であってもよく、異なる 基であってもよいが、3個の基にフッ素原子が合計3個 以上、とくには15個含まれているのが、工業的に入手 しやすい点から好ましい。

【0040】ボラン化合物(B-1)の具体例として は、たとえばトリフェニルホウ素、トリス(2ーフルオ ロフェニル) ホウ素、トリス (3-フルオロフェニル) ホウ素、トリス (4-フルオロフェニル) ホウ素、トリ ス(2,3-ジフルオロフェニル)ホウ素、トリス (3,5-ジフルオロフェニル) ホウ素、トリス(2, 3, 5-トリフルオロフェニル) ホウ素、トリス(2, 3, 4, 6-テトラフルオロフェニル) ホウ素、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素、トリス (4-フル フルオロメチル) フェニル) ホウ素、トリス (pートリ ル) ホウ素、トリス (o-トリル) ホウ素、トリス (3,5-ジメチルフェニル) ホウ素などがあげられ る。これらのうちでは、トリス (ペンタフルオロフェニ ル) ホウ素が好ましい。

【0041】一般式 (II) 中の置換されていてもよいフ ェニル基は、一般式(I)中のものと同じであるので、 説明は省略する。

【0042】一般式 (II) に含まれる4個の置換されて いてもよいフェニル基は同じ基であってもよく、異なる 基であってもよいが、4個の基にフッ素原子が合計4個 以上、とくには20個含まれているのが、工業的に入手 しやすい点から好ましい。

【0043】一方、一般式 (II) 中に含まれる陽イオン 基であるX<sup>+</sup>としては、たとえばトリエチルアンモニウ ム、トリ (nーブチル) アンモニウム、トリメチルアン モニウム、テトラエチルアンモニウム、メチルトリ(n ーブチル)アンモニウム、ベンジルトリ(n-ブチル) アンモニウム、ジメチルジフェニルアンモニウム、メチ ルトリフェニルアンモニウム、トリメチルアニリニウ

ム、メチルピリジニウム、ベンジルピリジニウム、メチ ル(2-シアノビリジニウム)、トリメチルスルホニウ ム、ベンジルジメチルスルホニウム、トリフェニルアン モニウム、テトラブチルアンモニウム、メチルジフェニ ルアンモニウム、アニリニウム、メチルアニリニウム、 ジメチルアニリニウム、ジメチル (m-ニトロアニリニ ウム)、ジメチル (p-ブロモアニリニウム)、ピリジ ニウム、pーシアノビリジニウム、Nーメチルピリジニ ウム、Nーベンジルピリジニウム、oーシアノーNーメ

ェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基などがあげら 10 チルビリジニウム、p-シアノ-N-メチルピリジニウ ム、pーシアノーNーベンジルピリジニウム、テトラフ ェニルホスホニウム、トリフェニルホスホニウム、トリ チルなどがあげられる。

【0044】一般式(II)で表わされるボレート化合物 (B-2) の具体例としては、たとえばテトラフェニル ボレートトリエチルアンモニウム、テトラフェニルボレ ートトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェニル ボレートトリメチルアンモニウム、テトラフェニルボレ ートテトラエチルアンモニウム、テトラフェニルボレー 20 トメチルトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラフェ ニルボレートベンジルトリ (n-ブチル) アンモニウ ム、テトラフェニルボレートジメチルジフェニルアンモ ニウム、テトラフェニルボレートメチルトリフェニルア ンモニウム、テトラフェニルボレートトリメチルアニリ ニウム、テトラフェニルボレートメチルピリジニウム、 テトラフェニルボレートベンジルピリジニウム、テトラ フェニルボレートメチル (2-シアノピリジニウム)、 テトラフェニルボレートトリメチルスルホニウム、テト ラフェニルボレートベンジルジメチルスルホニウム、テ オロメチルフェニル) ホウ素、トリ(3,5-ジ(トリ 30 トラフェニルボレートトリチルなどのテトラフェニルボ レートイオンを有する化合物、テトラキス(ペンタフル オロフェニル) ボレートトリエチルアンモニウム、テト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリ (n-ブチル) アンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフ ェニル) ボレートトリフェニルアンモニウム、テトラキ ス (ペンタフルオロフェニル) ボレートテトラブチルア ンモニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボ レート (テトラエチルアンモニウム)、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) ボレート (メチルトリ (n-ブ チル) アンモニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフ ェニル) ボレート (ベンジルトリ (nーブチル) アンモ ニウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレ ートメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス (ペン タフルオロフェニル) ボレートメチルトリフェニルアン モニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレ ートジメチルジフェニルアンモニウム、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) ボレートアニリニウム、テトラ キス (ペンタフルオロフェニル) ボレートメチルアニリ ニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレー

50 トジメチルアニリニウム、テトラキス (ペンタフルオロ

18

フェニル) ボレートトリメチルアニリニウム、テトラキ ス (ペンタフルオロフェニル) ボレートジメチル (m-ニトロアニリニウム)、テトラキス(ペンタフルオロフ ェニル) ボレートジメチル (p-ブロモアニリニウ ム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート ピリジニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート (p-シアノピリジニウム)、テトラキス (ペ ンタフルオロフェニル) ボレート (N-メチルピリジニ ウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレー フルオロフェニル) ボレート(0-シアノ-N-メチル ピリジニウム)、テトラキス (ペンタフルオロフェニ ル) ボレート (p-シアノ-N-メチルピリジニウ ム)、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート (p-シアノ-N-ベンジルビリジニウム)、テトラキ ス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリメチルスル ホニウム、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレ ートベンジルジメチルスルホニウム、テトラキス (ペン タフルオロフェニル) ボレートテトラフェニルホスホニ トリチル、テトラキス(3,5-ジトリフルオロメチル フェニル) ボレートジメチルアニリニウムなどのテトラ キス (フッ素原子含有フェニル) ボレートイオンを有す る化合物などがあげられる。これらのうちでは、テトラ キス (ペンタフルオロフェニル) ボレートトリチルが好 ましい。

【0045】Zr含有化合物(A)、一般式(I)また は(II)で表わされるホウ素含有化合物(B)およびチ タン含有化合物(D)とともに、場合により本発明に用 いられる触媒を構成するアルミニウム化合物(C)は、 前述のごとく、一般式(III):

 $A 1 R_{3-n} Y_n$ (III)

(式中、Rは炭素数4~20の炭化水素基、Yはハロゲ ン原子、アルコキシ基、トリアルキルシロキシ基、ジ (トリアルキルシリル) アミノ基またはトリアルキルシ リル基など、nは0、1または2)で表わされるアルミ ニウム化合物である。アルミニウム化合物(C)は、い わゆるスカベンジャー(不純物捕捉剤)であり、系に不 純物が含まれない場合には用いなくてもよいが、通常、 ング重合体を得ることができる。

【0046】一般式(III)に含まれるRである炭素数 4~20の炭化水素基の具体例としては、たとえば n-ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tーブチ ル基、ペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、オク チル基、2-エチルヘキシル基、デシル基、シクロヘキ シル基、シクロオクチル基、フェニル基などがあげられ る。これらのうちでは炭素数4~8のアルキル基が工業 的に入手しやすいという点から好ましい。

【0047】 一般式 (III) に含まれるRの数は1~3

個であり、炭素数4~20の場合には、連鎖移動をうけ にくく、リビング重合体が得られやすくなる。また、R の数が3個、すなわちnの数が0であるのが連鎖移動を うけにくく、リビング重合体が得られやすくなるという 点から好ましく、さらに3個のRが炭素数4~8のアル キル基であるのが好ましい。一般式 (III) に含まれる Rの数が2個以上の場合、それらは同じ基であってもよ く、異なる基であってもよい。

【0048】なお、Yの数は0~2個であり、Yの具体 ト(Nーベンジルビリジニウム)、テトラキス(ペンタ 10 例としては、塩素、臭素、ヨウ素などのハロゲン原子、 メトキシ基、エトキシ基、フェノキシ基などの炭素数1 ~20のアルコキシ基、トリアルキルシロキシ基(アル キル基の炭素数1~20)、ジ(トリアルキルシリル) アミノ基(アルキル基の炭素数1~20)、 トリアルキ ルシリル基 (アルキル基の炭素数1~20) などがあげ られる。一般式(III)に含まれるYの数が2個の場 合、それらは同じ基であってもよく、異なる基であって もよい。

【0049】アルミニウム化合物(C)の具体例として ウム、テトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート 20 は、たとえばトリ(n-ブチル)アルミニウム、トリイ ソブチルアルミニウム、トリsec-ブチルアルミニウ ム、トリ (tーブチル) アルミニウム、トリペンチルア ルミニウム、トリイソペンチルアルミニウム、トリネオ ペンチルアルミニウム、トリ (4-メチルペンチル) ア ルミニウム、トリ (3-メチルペンチル) アルミニウ ム、トリヘキシルアルミニウム、トリイソヘキシルアル ミニウム、トリ (n-オクチル) アルミニウム、トリ2 ーエチルヘキシルアルミニウム、トリデシルアルミニウ ムなどのトリアルキルアルミニウム:トリシクロペンチ 30 ルアルミニウム、トリシクロヘキシルアルミニウム、ト リシクロオクチルアルミニウムなどのトリ環状アルキル アルミニウム; トリフェニルアルミニウム、トリャート リルアルミニウム、トリmートリルアルミニウム、トリ p-エチルフェニルアルミニウム、トリベンジルアルミ ニウムなどのトリ芳香族アルミニウム; ジ(n-ブチ ル) アルミニウムクロリド、ジイソブチルアルミニウム クロリド、ジ(tーブチル)アルミニウムクロリド、ジ オクチルアルミニウムアイオダイドなどのジアルキルア ルミニウムハライド; ジイソブチルアルミニウムメトキ 用いることにより、用いない場合と比較して安定にリビ 40 シド、ジイソブチルアルミニウムエトキシド、ジオクチ ルアルミニウムメトキシド、ジオクチルアルミニウムエ トキシド、ジェーブチルアルミニウムフェノキシドなど のジアルキルアルミニウムアルコキシド; n-ブチルア ルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジク ロライド、オクチルアルミニウムジクロライドなどのア ルキルアルミニウムジハライド; n-ブチルアルミニウ ムセスキクロリドなどのアルキルアルミニウムセスキハ ライド:ジイソブチルアルミニウムトリメチルシリルオ キシド ((iso-Bu) 2AlOSiMe3)、ジイソ 50 ブチルアルミニウムトリエチルシリルオキシド ((is

o-Bu)2A1OSiEt3)、ジイソブチルアルミニ ウムジ (トリメチルシリル) アミン ((iso-Bu) 2AlN(SiMe3)2、ジイソブチルトリメチルシリ ルアルミニウム ((iso-Bu) 2AlSiMe3)な どがあげられる。これらのうちではトリオクチルアルミ ニウム、トリイソブチルアルミニウムが工業的に入手し やすく安価である点から好ましい。

19

【0050】Zr含有化合物(A)、一般式(I)また は(II)で表わされるホウ素含有化合物(B)および場 合により用いられるアルミニウム化合物(C)とともに 10 本発明に用いられる触媒を構成するチタン含有化合物 (D) は、リビング重合温度を高くするために使用され 3.

【0051】チタン含有化合物(D)は、チタン原子 に、シクロペンタジエニル骨格、水素原子、酸素原子、 ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、シクロア ルキル基、アリール基、アルキルアリール基、アリール アルキル基、アリル基、置換アリル基、トリアルキルシ リル基などのケイ素原子を含む置換基、ゲルマニウム原 子を含む置換基、リン原子を含む置換基、アルコキシ 基、アリールオキシ基、チオール基、アリールチオ基、 アミノ基、アルキルアミノ基、アセチルアセトナト基、 置換アセチルアセトナト基、アシルオキシ基、置換スル ホナト基などの基の1種以上が結合した化合物である。 これらの基は互いに架橋していてもよい。とくに、ハロ ゲン原子、アルコキシ基、アルキルアミノ基、アセチル アセトナト基、置換アセチルアセトナト基が結合した化 合物が、工業的に入手しやすいという点から好ましい。 【0052】チタン含有化合物 (D) が1個のシクロペ ンタジエニル骨格を有するチタン含有化合物の場合、収 30 量が高く、分子量が大きくなる傾向があるという点から 好ましい。

【0053】 チタン含有化合物 (D) のうちのシクロペ ンタジエニル骨格を含有しないものの具体例としては、 たとえばテトラメチルチタニウム、テトラネオペンチル チタニウム、テトラノルボルニルチタニウム、ジノルボ ルニルジメチルチタニウム、テトラベンジルチタニウ ム、トリベンジルヒドリドチタニウム、テトラメトキシ チタニウム、テトラエトキシチタニウム、テトラブトキ シチタニウム、テトラクロロチタニウム、テトラブロモ 40 チタニウム、ブトキシトリクロロチタニウム、ジメトキ シジ (ベンズヒドリル) チタニウム、ブトキシトリス ((トリメチルシリル)メチル)チタニウム、ジフェノ キシビス (トリメチルシリル) チタニウム、 (トリーt ープチルシロキシ)トリメチルチタニウム、ビス(2, 5-ジ-t-ブチルフェノキシ) ジメチルチタニウム、 ピス(2,5-ジーセーブチルフェノキシ) ジクロロチ タニウム、ビス(2,6-ジイソプロピルー4-メチル フェノキシ) ジベンジルチタニウム、ビス(2,4,6 ートリメチルフェノキシ)ジベンジルチタニウム、チタ 50 メチルアミドジネオベンチルチタニウム、(エチレン)

ニウムビス (アセチルアセトナート)、チタニウムテト ラ (アセチルアセトナート)、2,2'ーチオピス(4 ーメチルー6ーtープチルフェニル) ジメトキシシチタ ニウム、2,2'ーチオピス(4ーメチルー6ーセーブ チルフェニル) ジイソプロポキシチタニウム、テトラキ ス (ジメチルアミノ) チタニウム、テトラキス (ジエチ ルアミノ) チタニウム、(Me2N)2TiCl2などが あげられる。また、シクロペンタジエニル骨格を有する チタン含有化合物の具体例としては、一般式(IV)、

(V)、(VI)の具体例中のZrをTiにかえたものの 他に、ピスシクロペンタジエニルクロロチタニウム、ビ スシクロペンタジエニルメチルチタニウム、ビスペンタ メチルシクロペンタジエニルクロロチタニウム、ビスペ ンタメチルシクロペンタジエニルメチルチタニウムなど の3価のチタン化合物、あるいは1個のシクロペンタジ エニル骨格を有しかつ架橋しているチタン化合物、たと えば (ジメチルシリル) テトラメチルシクロペンタジエ ニルーセーブチルアミドジメチルチタニウム、(ジメチ ルシリル) テトラメチルシクロペンタジエニルー t ーブ 20 チルアミドジエチルチタニウム、(ジメチルシリル)ー tーブチルシクロペンタジエニルーtーブチルアミドジ ヒドリドチタニウム、(ジメチルシリル)ー tーブチル シクロペンタジエニルーセーブチルアミドジフェニルチ タニウム、(ジメチルシリル) トリメチルシリルシクロ ペンタジエニルーtーブチルアミドジヒドリドチタニウ ム、(ジメチルシリル) テトラメチルシクロペンタジエ ニルフェニルアミドジメチルチタニウム、(ジメチルシ リル) テトラメチルシクロペンタジエニルフェニルアミ ドジトリルチタニウム、(メチルフェニルシリル)テト ラメチルシクロペンタジエニルー t ープチルアミドジヒ ドリドチタニウム、 (メチルフェニルシリル) テトラメ チルシクロペンタジエニルーセーブチルアミドジメチル チタニウム、(ジメチルジリル) フルオレニルーシクロ ヘキシルアミドジメチルチタニウム、(ジフェニルゲル ミル) インデニルー t ープチルホスフィドジヒドリドチ タニウム、(メチルフェニルシリル) テトラメチルシク ロペンタジエニルーセーブチルアミドジメチルチタニウ ム、(ジメチルシリル)テトラメチルシクロペンタジエ ニルーpーnーブチルフェニルアミドジヒドリドチタニ ウム、(ジメチルシリル) テトラメチルシクロペンタジ エニルーp-n-ブチルフェニルアミドジ (トリメチル シリル) チタニウム、(エチレン) テトラメチルシクロ ペンタジエニルーtーブチルアミドジクロロチタニウ ム、(エチレン) テトラメチルシクロペンタジエニルー t-ブチルアミドジメチルチタニウム、(エチレン)テ トラメチルシクロペンタジエニルーセーブチルアミドジ (メチルベンジル) チタニウム、(エチレン) テトラメ チルシクロペンタジエニルメチルアミドジクロロチタニ

ウム、(エチレン) テトラメチルシクロペンタジエニル

21

テトラメチルシクロペンタジエニルメチルアミドジ (ベ ンズヒドリル) チタニウム、(メチレン) テトラメチル シクロペンタジエニルエチルアミドジクロロチタニウ ム、(メチレン) テトラメチルシクロペンタジエニルエ チルアミドジフェニルチタニウム、(ジベンジルシリ ル) テトラメチルシクロペンタジエニルーtーブチルア ミドジベンジルチタニウム、(ジメチルシリル)テトラ メチルシクロペンタジエニルベンジルアミドジクロロチ タニウム、(ジメチルシリル) テトラメチルシクロペン タジエニルベンジルアミドジ (トリメチルシリル) チタ 10 なるという点から好ましい。化合物(A)に対する化合 ニウム、(ジメチルシリル) テトラメチルシクロペンタ ジエニルフェニルホスフィドジベンジルチタニウム、 [tBuNSiMe2Flu] TiMe2などがあげられ る。これらのうちでは、シクロペンタジエニル基、エチ ルシクロペンタジエニル基、プロピルシクロペンタジエ ニル基、ブチルシクロペンタジエニル基、テトラメチル シクロペンタジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジ エニル基、インデニル基、メチルインデニル基、テトラ ヒドロインデニル基、フルオレニル基から選ばれた1個 の配位子と、塩素原子、メチル基から選ばれた2~3個 20 の配位子をともに有するものが、工業的に入手しやすい という点から好ましい。

【0054】本発明に用いられるZr含有化合物(A) (以下、化合物(A)ともいう)、ホウ素含有化合物 (B) (以下、化合物 (B) ともいう)、チタン含有化 合物(D)(以下、化合物(D)ともいう)および場合 により使用されるアルミニウム化合物(C)(以下、化 合物(C)ともいう)からなる触媒は、化合物(A)、 化合物(B)、化合物(D)および場合により化合物 (C)を所定の割合で混合し、反応させることにより得 30 は1.3をこえる場合がある)を製造することができ ることができる。

【0055】このとき使用する化合物(A)および化合 物(D)のうちの少なくとも一方がアルキル基(好まし くはメチル基)を含有する化合物であるのが、リビング 重合体が得られやすくなるという点から好ましい。

【0056】得られた触媒はそのまま使用してもよく、 分離、洗浄して使用してもよい。重合系内で触媒を製造 し、そのまま使用するのが簡便である点から好ましい。 【0057】前記触媒を製造する際の化合物(A)と化 合物 (B)の使用割合としては、化合物 (A)/化合物 40 -(B) がモル比で1/0.1~1/100、さらには1 /1~1/5であるのが、目的とする触媒が効率よく得 られる点から好ましい。前記割合が大きすぎると、触媒 の生成率が低くなる傾向が生じ、逆に小さすぎると不必 要に化合物(B)を使用することになり、不経済とな る。

【0058】また、化合物(A)と化合物(C)の使用 割合としては、化合物(A)/化合物(C)がモル比で 1/0~1/1000, 25/26/1/10~1/500

なる点から好ましい。化合物(A)に対する化合物 (C)の割合が少なすぎると、系に不純物が存在する場 合には捕捉されにくくなり、多くなりすぎると、化合物 (C) 由来物を重合体から除去しにくくなる。

【0059】さらに、化合物 (A) と化合物 (D) の使 用割合としては、化合物(A)/化合物(D)がモル比 で1/0.5~1/1.5、さらには1/0.75~1 /1. 25であるのが、(A)と(D)と(B)が1: 1:1で相互作用しやすくなり、リビング重合しやすく 物 (D) の割合が少なすぎても多すぎても、(A) と (D) と (B) が1:1:1で相互作用しにくくなる。 【0060】化合物(A)、化合物(B)、化合物 (D) および場合により化合物 (C) を混合し、反応さ せる際の条件としては、-100℃~室温、さらには-100~-20℃、不活性気体雰囲気下、後述する重合 溶媒などの溶媒中で反応させることにより行なうのが、 反応プロセスから重合プロセスに移行しやすい点から好 ましい。

【0061】本発明に用いられる好ましい触媒の具体例 としては、たとえば後述する実施例に記載の触媒などが あげられる。

【0062】このようにして調製された触媒の存在下、 -20~-100℃、さらには-30~-80℃、こと には-40~-60℃、とくには-40℃以下-60℃ をこえる温度でオレフィン系モノマーを重合させること により、分子量分布 (Mw/Mn) が1~1.3、さら には1~1.2のオレフィン系リビング重合体(リビン グ重合体が混合物の場合があるので、トータルの分子量 る。前記温度が高すぎると、連鎖移動反応が無視できな くなり、リビング重合体が得られにくくなる。前記温度 が低すぎると、リビング重合速度が遅くなる。

【0063】前記触媒の使用量としては、オレフィン系 モノマー/触媒(化合物(B)の量になる)がモル比で 10~10%、さらには100~10%、とくには100 0~105とするのが好ましい。前記モル比率が小さす ぎると、分子量の小さい重合体しか得られなくなり、大 きすぎると、モノマーに対するポリマーの収率が低くな る傾向が生ずる。

【0064】前記触媒は重合溶媒を用いる場合、重合溶 媒に予め加えておいてもよく、重合系内にあとから加え てもよい。

【0065】前記重合溶媒としては、たとえばベンゼ ン、トルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族 炭化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシ クロヘキサンなどの脂環式炭化水素;ペンタン、ヘキサ ン、ヘプタン、オクタンなどの脂肪族炭化水素; クロロ ホルム、ジクロロメタンなどのハロゲン化炭化水素など であるのが系に不純物が存在する場合に捕捉されやすく 50 を用いることができる。これらの溶媒は単独で用いても

よく、2種以上を組み合せて用いてもよい。また、α-オレフィンなどのモノマー、2置換オレフィン、3置換 オレフィン、4置換オレフィンなどを溶媒として用いて もよい。

23

【0066】他の重合条件には、とくに限定はなく、当 業者であれば適宜好ましい条件を選択することができる が、重合時間は通常10分~100時間、反応圧力は常  $E\sim100$ kg/cm<sup>2</sup>Gである。

【0067】このようにして、GPCによる数平均分子 000、ことには1000~1000000、とくには 2000~500000、分子量分布1.3以下、さら には1.2以下のオレフィン系リビング重合体(リビン グ重合体が混合物の場合があるので、トータルの分子量 分布は1.3をこえる場合がある)が製造される。な お、前記数平均分子量および分子量分布は、リビング重 合体を後処理して重合触媒をはずしたものについての値

【0068】なお、重合中に重合体が析出しない場合の 分子量は500~2000000、さらには1000~ 20 1000000、ことには2000~500000が好 ましく、通常はこの条件になるが、エチレンやプロピレ ン (立体規則性重合時) や環状オレフィンなどの単独重 合では、重合体が結晶化しやすい場合があり、そのよう な場合には重合中に重合体が析出し、分子量分布が広が り、収量や分子量が時間に対して直線的に増加しにくく なる傾向がある。重合中に重合体が析出しやすい場合、 重合体を析出しにくく、分子量分布を狭く、収量や分子 量を時間に対して直線的に増加しやすくする分子量とし ては、3000以下、好ましくは2000以下、さらに 30 しい。 好ましくは1000以下、最も好ましくは500以下で ある。重合体であるため、分子量は通常100以上であ る。重合中に結晶化や析出をしにくくするために、これ らのモノマーを共重合させることも好ましい。

【0069】製造されたリビング重合体の評価は、一般 に時間の増加に伴い、重合体収量・数平均分子量(M n)が比例的に増加し、しかも分子量分布が広がらない ことなどに基づき行なわれる。なお、リビング重合体の 混合物が得られる場合、重合中に重合体が析出する場合 などには、前記評価にあてはまらないことがある。この 40 場合には、たとえば得られた二峰性のGPC曲線を2つ のガウス曲線により近似し、ピークを分離するなどの方 法で評価すればよい。

【0070】前記リビング重合体は、一酸化炭素などの 適当な反応性を有するカルボニル化剤と反応させること により、分子末端に2ァ含有基をもたない末端にカルボ ニル基を有する重合体にすることができる。また、適当 な異種モノマーと接触させて多段階重合を行なうことに より、高収率でブロックコポリマーに変換したのち、さ らにカルボニル化剤と反応させることにより、末端にカ 50 【0079】参考例1~3

ルボニル基を有する重合体にすることができる。

24

【0071】前記リビング重合体は、分子量分布がせま く、単分散に近いポリマーであり(ただし、リビング重 合体の混合物になる場合があり、この場合にはトータル の分子量分布がたとえば1.51というように大きくな ることがあるが、個々のリビング重合体に分離すれば参 考例1のように分子量分布は1.3以下、さらには1. 2以下の単分散に近いポリマーになると考えられる、ま た、重合中に重合体が析出して分子量分布が広がる場合 量100~2000000、さらには500~2000 10 があるが、この場合もリビング重合体が得られる)、ほ とんどすべての分子の末端には触媒が結合しているた め、カルボニル化剤との反応により、ほとんどすべての ポリマー鎮の末端にカルボニル基を導入することができ る。

> 【0072】前記リビング重合体のカルボニル化は、該 重合体にカルボニル化剤を接触させることにより、リビ ング重合は停止し、それと同時にカルボニル化が進行し て、ポリマー鎖の末端にカルボニル基が導入されて達成 される。なお、得られたカルボニル末端を有するポリマ ーの分子量分布が広がる場合があるが、これは、リビン グ重合の停止、すなわちカルボニル化の進行が一斉にお こらないためなどの理由による。

【0073】用いられるカルボニル化剤としては、一酸 化炭素、二酸化炭素などがあげられる。これらはこれら のみで用いてもよく、不活性の気体または液体の媒体で 希釈して用いてもよい。

【0074】反応は、常圧~加圧下、室温~-100 ℃、さらには-20~-100℃、とくには-30~-80℃の温度で、5分間~50時間行なわれるのが好ま

【0075】なお、前記カルボニル化とは、分子内にC =O結合を導入することを意味する。

【0076】カルボニル化反応が完了した末端にカルボ ニル基を有するオレフィン系重合体は、反応系にメタノ ール、エタノールなどのアルコールを加えることによ り、析出・回収される。なお、塩酸などの酸をともに加 えてもよい。

【0077】このようにして、ほとんどすべてのポリマ 一鎖の末端にカルボニル基が導入された、数平均分子量 が100~2000000、さらには500~2000 000、ことには1000~1000000、とくには 2000~500000で、分子量分布が2以下、さら には1.5以下、ことには1.3以下、とくには1.2 以下の単分散に近いオレフィン系重合体を製造すること ができる。

#### [0078]

【実施例】つぎに、本発明の製法を参考例、比較参考例 および実施例に基づいてより具体的に示すが、本発明は これら実施例に限定されるものではない。

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9ml、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmolを添加し、-50℃に冷却した。[tBuNS iMe2Flu] TiMe2 0.04mmol、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0.04mmo1、 ビスシクロペンタジエニルジルコニウムヒドリドクロリ ドO. 04mmol、プロピレン83mmolを加え、 参考例1の場合は2時間、参考例2の場合は4時間、参 考例3の場合は9時間重合させた。重合後、塩酸性メタ 10 ノール1000mlに注いで重合を停止させ、析出物を **沪別、真空乾燥して、ポリマーを得た。** 

25

【0080】ポリマーの収量は、参考例1の場合は1 3. 3 mg、参考例2の場合は21.6 mg、参考例3 の場合は90.4mgであった。

【0081】GPC曲線は二峰性を示し、ピークを分離 したところ、数平均分子量 (Mn)、分子量分布 (Mw /Mn)は、参考例1の場合は5900/1300、 1.12/1.14、参考例2の場合は9700/22 00、1.14/1.07、参考例3の場合は1980 20 合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停 0/3900、1.25/1.09であった。

【0082】13C-NMRによると、参考例3のポリマ -は、m/r=0.38/0.62のダイアドを有する ポリマーであった。後述する比較参考例1のジルコニウ ム由来のポリマーは、m/r=0.62/0.38のダ イアドを有し、後述する比較参考例3のチタン由来のポ リマーは、m/r=0.24/0.76のダイアドを有 していることから、参考例3のポリマーは、ジルコニウ ム由来のポリマー37%と、チタン由来のポリマー63 %の混合物であると計算された。

【0083】また、参考例1~3、後述する比較参考例 1~3のMnの比較から、ジルコニウム由来のポリマー は高分子量側のポリマーであり、チタン由来のポリマー は低分子量側のポリマーであることもわかった。

【0084】時間に対して数平均分子量、収量をプロッ トしたところ(図1)、いずれの場合も数平均分子量、 収量とともに、時間に対して直線的に増大していること から、いずれのポリマーもリビングポリマーであること がわかった。

## 【0085】比較参考例1~2

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmo 1を添加し、-50℃に冷却した。トリス (ペン タフルオロフェニル) ホウ素0.04mmo1、ビスシ クロペンタジエニルジルコニウムヒドリドクロリド0. 04mmol、プロピレン83mmolを加え、比較参 考例1の場合は4時間、比較参考例2の場合は8時間重 合させた。 重合後、 塩酸性メタノール 1000 m l に注 リマーを得た。

【0086】ポリマーの収量は、比較参考例1の場合は 1270mg、比較参考例2の場合は2500mgであ った。

【0087】GPCによると、数平均分子量 (Mn)、 分子量分布 (Mw/Mn) は、比較参考例1の場合は2 48000、1.73、比較参考例2の場合は2400 00、2.0であった。

【0088】13C-NMRによると、アイソリッチのボ リマー (比較参考例1:m/r=0.62/0.38) であった。

#### 【0089】比較参考例3

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチルー1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmolを添加し、-50℃に冷却した。[tBuNS iMe2Flu] TiMe2 0.04mmol、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0.04mmo1、 プロピレン83mmolを加え、4時間重合させた。重 止させ、析出物を沪別、真空乾燥して、ポリマーを得 た。

【0090】ポリマーの収量は、14.3mgであっ

【0091】GPCによると、数平均分子量 (Mn)、 分子量分布 (Mw/Mn) は、2200、1.15であ った。この条件では、リビングポリマーが生成すること が既に報告されている。

【0092】13C-NMRによると、シンジオリッチの 30 # y = (m/r = 0.24/0.76) rbot. 【0093】参考例4~5

充分乾燥させた100m1のオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmolを添加し、-50℃に冷却した。 [tBuNS iMezFlu] TiMez O. O4mmol、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0.04 mmo1、 ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライド 0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、参 40 考例4の場合は4時間、参考例5の場合は12時間重合 させた。重合後、塩酸性メタノール1000mlに注い で重合を停止させ、析出物を沪別、真空乾燥して、ポリ

【0094】ポリマーの収量は、参考例4の場合は6 2. 3mg、参考例5の場合は187mgであった。 【0095】GPC曲線は単峰性を示し、数平均分子量 (Mn)、分子量分布 (Mw/Mn) は、参考例4の場 合は2600、1.28、参考例5の場合は9900、 1.30であった。

マーを得た。

いで重合を停止させ、析出物を沪別、真空乾燥して、ポ 50 【0096】13C-NMRによると、参考例4のポリマ

ーは、m/r=0.555/0.445のダイアドを有 するポリマーであった。同様に、参考例4のポリマー は、ジルコニウム由来のポリマー83%とチタン由来の ポリマー27%の混合物であると計算された。

27

【0097】時間に対して数平均分子量、収量をプロッ トしたところ(図2)、数平均分子量、収量ともに時間 に対して直線的に増大していることから、これらのポリ マーは、リビングポリマーであることがわかった。

## 【0098】比較参考例4~5

ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7ml、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmo 1を添加し、-50℃に冷却した。トリス(ペン タフルオロフェニル) ホウ素0.04mmol、ビスシ クロペンタジエニルジルコニウムジクロライド0.04 mmo1、プロピレン83mmo1を加え、比較参考例 4の場合は4時間、比較参考例5の場合は8時間重合さ せた。重合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで 重合を停止させ、析出物を沪別、真空乾燥して、ポリマ ーを得た。

【0099】ポリマーの収量は、比較参考例4の場合は 3290mg、比較参考例5の場合は3300mgであ

【0100】GPCによると、数平均分子量 (Mn)、 分子量分布 (Mw/Mn) は、比較参考例4の場合は2 8200、1.87、比較参考例5の場合は2800 0、2.0であった。

## 【0101】参考例6~7

ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジクロライドを たほかは、参考例4、5と同様にしてポリマーを得た。

【0102】それぞれの重合時間は4時間および7.5 時間、収量は193mgおよび434mg、Mnは12 900および20900、Mw/Mnは1.51および 1.41であった。

【0103】13C-NMRによると、参考例6のポリマ ーは、m/r=0.58/0.42のダイアドを有する ポリマーであった。同様に、参考例6のポリマーは、ジ ルコニウム由来のポリマー90%とチタン由来のポリマ ー10%の混合物であると計算された。

【0104】時間に対して数平均分子量、収量をプロッ トしたところ(図3)、数平均分子量、収量ともに時間 に対して直線的に増大していることから、これらのポリ マーは、リビングポリマーであることがわかった。

【0105】比較参考例6~7ビスシクロペンタジエニ ルジルコニウムジクロライドをビスシクロペンタジエニ ルジルコニウムジメチルにかえたほかは、比較参考例 4、5と同様にしてポリマーを得た。

【0106】それぞれの重合時間は4時間および8時 間、収量は273mgおよび422mg、Mnは112 50 2.04であった。

-00および12500、Mw/Mnは1. 55および 1.69であった。

#### 【0107】参考例8~10

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ (n-オクチル) アルミニウム0.8 mmolを添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチル シクロペンタジエニルチタニウムトリクロライド0.0 4mmo1、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素 充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト 10 0.04mmol、ビスシクロペンタジエニルジルコニ ウムジメチル0.04mmol、プロピレン83mmo 1を加え、参考例8の場合は7時間、参考例9の場合は 15時間、参考例10の場合は26時間重合させた。重 合後、塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停 止させ、析出物を沪別、真空乾燥して、ポリマーを得

> 【0108】ポリマーの収量は、参考例8の場合は9 5.4mg、参考例9の場合は273mg、参考例10 の場合は526mgであった。

【0109】GPCによると、数平均分子量(Mn)、 20 分子量分布 (Mw/Mn) は、参考例8の場合は370 0、1.29、参考例9の場合は8400、1.38、 参考例10の場合は17600、1.41であった。

【0110】時間に対して数平均分子量、収量をプロッ トしたところ(図4)、数平均分子量、収量ともに時間 に対して直線的に増大していることから、これらのポリ マーは、リビングポリマーであることがわかった。

【0111】なお、分子量分布は、比較参考例6、7、 8、9よりは狭くなっているが、1.3よりは若干広 ビスシクロペンタジエニルジルコニウムジメチルにかえ 30 い。これは、参考例1~7と同様、リビングポリマーの 混合物であるためと推定される。

#### 【0112】比較参考例8~9

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmo 1を添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチル シクロペンタジエニルチタニウムトリクロライド0.0 4mmol、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素 0.04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、比 較参考例8の場合は6時間、比較参考例9の場合は14

時間重合させた。重合後、塩酸性メタノール1000m 1に注いで重合を停止させ、析出物を沪別、真空乾燥し て、ポリマーを得た。

【0113】ポリマーの収量は、比較参考例8の場合は 36.1mg、比較参考例9の場合は70.0mgであ った。

【0114】GPCによると、数平均分子量(Mn)、 分子量分布 (Mw/Mn) は、比較参考例8の場合は3 400、1.54、比較参考例9の場合は3400、

## 【0115】参考例11~13

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチル-1-ペン テン7m1、トリ (n-オクチル) アルミニウム0.8 mmo 1 を添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチル シクロペンタジエニルチタニウムトリメチル0.04m mo1、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0. 04mmol, [(Ph2C)CpFlu]ZrCl2 0.04mmol、プロピレン83mmolを加え、参 考例11の場合は6時間、参考例12の場合は12時 間、参考例13の場合は18時間重合させた。重合後、 塩酸性メタノール1000mlに注いで重合を停止さ せ、析出物を沪別、さらに、トルエン不溶分を分別、真 空乾燥して、ポリマーを得た。トルエン不溶分であるこ とから、本ポリマーは、[(Ph2C)CpFlu]Z rCl2由来の高結晶性ポリマーと考えられる。

【0116】ポリマーの収量は、参考例11の場合は 5.3mg、参考例12の場合は8.0mg、参考例1 3の場合は11.1mgであった。

【0117】GPCによると、数平均分子量(Mn)、 分子量分布 (Mw/Mn) は、参考例11の場合は98 00、1.37、参考例12の場合は14000、1. 53、参考例13の場合は17100、1.58であっ た。分子量分布が広いのは、高結晶性ポリマーが重合中 に析出し、系が不均一になるためであると考えられる。 【0118】時間に対して数平均分子量、収量をプロッ トしたところ(図5)、数平均分子量、収量ともに時間 に対して増大していることから、ジルコニウム由来のポ リマーは、リビングポリマーであることがわかった。増 出し、系が不均一になるためであると考えられる。

## 【0119】実施例1

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト ルエン14.4m1、トリ (n-オクチル) アルミニウ ムO. 8mmo 1を添加し、-50℃に冷却した。ペン タメチルシクロペンタジエニルチタニウムトリクロライ ドO. 04mmo1、トリス (ペンタフルオロフェニ ル) ホウ素O. O4mmo1、ビスシクロペンタジエニ ルジルコニウムジメチル0.04mmo1、プロピレン 83mmolを加え、5時間重合させた。5時間後に、 一酸化炭素をオートクレーブに供給して30気圧に加圧 するとともに、-78℃で4時間反応を行なった。反応 終了後、一酸化炭素ガスをパージし、塩酸性メタノール 1000mlに注いで重合を停止させ、析出物をメタノ ールで洗浄、沪別、真空乾燥して、ポリマーを得た。ポ リマーの収量 (Yield) は、28.8mgであった。

【0120】高温GPCによると、PP換算の数平均分 子量 (Mnpp)、分子量分布 (Mw/Mn)は、256 0、1.25であった。得られたポリマーのIRスペク

4 c m-1の吸収スペクトルが観測され、ポリマー中にカ ルボニル基が導入されていることが認められた。なお、 1H-NMRによると、9.6~9.7ppm付近にア

30

ルデヒド基に由来するシグナルが検出され、ポリマー末 端にアルデヒド基が存在することが示された。また、ポ リマー鎖1分子あたりに、何分子のカルボニル基が導入 されているかを、式:

 $(CO) = (41/440) \cdot (Ac=0/A_{1460}) \cdot (M$ npp/42)

(式中、41はポリプロピレンに起因する1460cm 10 -1のモル吸光係数、440はカルボニル基に起因するモ ル吸光係数、Ac=0はカルボニル基の吸収強度、A1460 は1460cm<sup>-1</sup>の吸収強度、MnppはPP換算の数平 均分子量、42はプロピレンの分子量を示す)により計 算したところ、(CO)の値は1.40となり、ポリマー 鎖1分子あたり、約1分子のカルボニル基が含まれるこ とがわかった。

## 【0121】実施例2

充分乾燥させた100mlのオートクレーブに、乾燥ト 20 ルエン9m1、共溶媒として乾燥2-メチルー1-ペン テン7m1、トリ(n-オクチル)アルミニウム0.8 mmo 1を添加し、-50℃に冷却した。ペンタメチル シクロペンタジエニルチタニウムトリメチル0. 04m mo1、トリス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素0. O4mmol, [(Ph2C)CpFlu]ZrCl2 0. 04mmo1、プロピレン83mmo1を加え、6 時間重合させた。6時間後に、一酸化炭素をオートクレ ーブに供給して30気圧に加圧するとともに、-78℃ で4時間反応を行なった。反応終了後、一酸化炭素ガス 大が直線的でないのは、高結晶性ポリマーが重合中に折 30 をパージし、塩酸性メタノール1000mlに注いで重 合を停止させ、析出物をメタノールで洗浄、沪別、さら に、トルエン不溶分を分別、再度メタノールで洗浄、真 空乾燥して、ポリマーを得た。ポリマーの収量 (Yiel d) は、3.3mgであった。得られたポリマーは、 [(Ph<sub>2</sub>C)CpFlu]ZrCl<sub>2</sub>由来の高結晶性ポ リマーであった。

【0122】高温GPCによると、PP換算の数平均分 子量 (Mnpp)、分子量分布 (Mw/Mn) は、860 0、1.49であった。得られたポリマーのIRスペク トルを測定したところ、カルボニル基に起因する173 1 c m-1の吸収スペクトルが観測され、ポリマー中にカ ルボニル基が導入されていることが認められた。また、 ポリマー鎮1分子あたりに、何分子のカルボニル基が導 入されているかを、実施例1と同様にして計算したとこ ろ、[CO] の値は1.04であり、ポリマー鎖1分子 あたり約1分子のカルボニル基が含まれることがわかっ た。

#### [0123]

【発明の効果】本発明によれば、化合物(A)、化合物 トルを測定したところ、カルボニル基に起因する173 50 (B)、化合物(D)および場合により使用される化合 物(C)からなる触媒を用いることにより、従来より高温で炭素数2~20のオレフィン系モノマーを重合させてオレフィン系リビング重合体を製造することができ、さらに、得られたオレフィン系リビング重合体にカルボニル化剤を反応させることによりほとんどのボリマー鎖の末端がカルボニル化されたオレフィン系重合体を製造することができる。このような重合体は、相溶化剤、表面改良剤、粘度指数向上剤、抗力減少剤などに使用することができる。

31

## 【図面の簡単な説明】

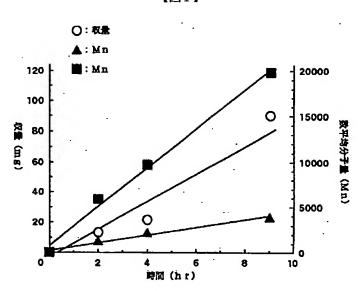
【図1】参考例1~3で製造したリビング重合体の収量 および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフで ある。 【図2】参考例4~5で製造したリビング重合体の収量 および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフで ある。

【図3】参考例6~7で製造したリビング重合体の収量 および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフで ある。

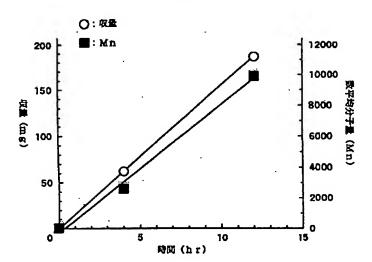
【図4】参考例8~10で製造したリビング重合体の収量および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラフである。

10 【図5】参考例11~13で製造したリビング重合体の 収量および数平均分子量と反応時間との関係を示すグラ フである。

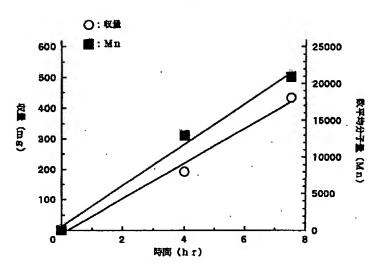
【図1】



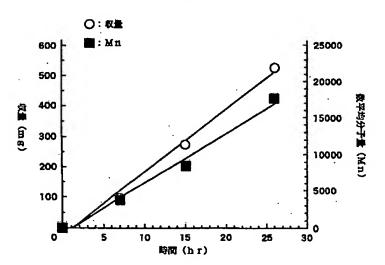
【図2】



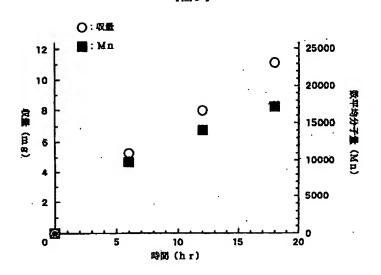
【図3】



# 【図4】



【図5】



## フロントページの続き

(72)発明者 塩野 毅

神奈川県横浜市緑区長津田町4259 東京工

業大学資源化学研究所内

(72) 発明者 浅井 道彦

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質

工学工業技術研究所内

(72)発明者 鈴木 靖三

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質

工学工業技術研究所内

(72)発明者 宮沢 哲

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質

工学工業技術研究所内

(72)発明者 土原 健治

茨城県つくば市東1-1 工業技術院物質

工学工業技術研究所内

(72)発明者 村田 昌英

東京都文京区水道二丁目3番15-504号

(72)発明者 尾崎 裕之

茨城県つくば市小野川四丁目6-202号

(72)発明者 川辺 正直

茨城県つくば市竹園二丁目6番2-203号

(72)発明者 加瀬 俊男

茨城県つくば市松代五丁目2-2号

(72)発明者 ジン ジジュ

石川県金沢市小立野2-2-7

(72)発明者 萩原 英昭

茨城県つくば市天久保2-6-14 桜井ハ

イツ203

(72)発明者 福井 祥文

茨城県つくば市二の宮四丁目6番3-507

号

Fターム(参考) 4J028 AA02A AB01A AC06A AC07A

ACO8A ACO9A AC10A AC28A

BA01B BA02B BC13B BC15B

BC16B BC17B BC18B BC19B

BC24B BC29B EB02 EB04

EB05 EB07 EB10 EB16 EB17

EB18 EC01 EC02 FA02 GA01

GA06 GA15

4J100 AA02P AA03P AA04P AA07P

AA09P AA15P AA16P AA17P

AA18P AA19P AA20P AA21P

ARO3P ARO4P ARO5P AR11P

AR21P AR22P AS11P AS15P

BA13H BC27P BC43P CA01

CA04 CA27 CA31 DA01 DA04 FA10 FA28 HA35 HA61 HB35

JA15